2014. Том 55, № 3

Май – июнь

C. 454 – 461

УДК 541.1

КОРРЕЛЯЦИИ "СВОЙСТВО АЛКИЛСИЛАНА — КОЭФФИЦИЕНТЫ ПОЛИНОМА МАТРИЦЫ СМЕЖНОСТИ МОЛЕКУЛЯРНОГО ГРАФА"

Д.Ю. Нилов, В.М. Смоляков

Тверской государственный университет E-mail: smolyakov@inbox.ru

Статья поступила 30 апреля 2013 г.

С доработки — 8 июля 2013 г.

На основе коэффициентов характеристических полиномов (КХП) матриц смежности A' неоднородных молекулярных графов молекул, содержащих в цепи четырехвалентный гетероатом >Si< (>Ge<, >Sn<) и т.п., получена 13-константная аддитивная схема расчета их физико-химических свойств. Установлен структурный смысл КХП матриц смежности A'. По полученной формуле рассчитаны энтальпии образования $\Delta_f H^0_{ras, 298 \, \mathrm{K}}$ алкил-

силанов SiC_nH_{2n+2} , не изученных экспериментально.

Ключевые слова: молекулярный граф, матрица смежности *A'* неоднородного молекулярного графа, собственные значения, коэффициенты характеристического полинома, аддитивная схема, алкилсиланы, энтальпия образования.

введение

В данной работе предлагается методика построения аддитивной модели на основе КХП матриц смежности *A*' для регулярных (гомологических) рядов молекул, содержащих в цепи четырехвалентный гетероатом Si, Ge, Sn и т.п.

Подробно изложены теоретические основы методики построения аддитивной модели на основе КХП матриц смежности A'. Показано, что КХП имеют структурный смысл. Установлена взаимосвязь между энтальпиями образования алкилсиланов и КХП матрицы смежности их химических графов. На основе КХП впервые проведен расчет энтальпий образования $\Delta_f H_{ras, 298 \text{ K}}^0$ алкилсиланов С_nH_{2n+1}SiH₃, не изученных экспериментально.

Кремнийорганические соединения. Алкилсиланы R_nSiH_{4-n} — органические соединения, содержащие кремний, непосредственно связанный с углеродом. Кремнийорганические соединения (КОС) приобрели большое значение в связи с разработкой методов синтеза высокомолекулярных КОС, широко применяемых в различных областях техники в виде кремнийорганических каучуков, кремнийорганических полимеров и др.

Цель работы:

1) на примере гомологического ряда структурных изомеров КОС (алкилсиланов SiC_nH_{2n+4}) построить аддитивную модель расчета свойств на основе КХП матриц смежности их молекулярных графов, учитывающую парные и кратные невалентные взаимодействия не далее чем через 12 скелетных атомов по цепи молекулы;

2) по полученным формулам провести численные расчеты $\Delta_f H_{ras, 298 \text{ K}}^0$ алкилсиланов SiH₄—SiC₁₂H₂₅, пригодных для практического использования и не изученных экспериментально.

[©] Нилов Д.Ю., Смоляков В.М., 2014

Задачи:

1) сформировать гомологический ряд алкилсиланов SiC₈H₂₀;

2) сформировать матрицы смежности A' путем введения в A весового коэффициента, влияющего на элементы матрицы смежности A' гетеросистемы;

3) определить корни характеристического полинома $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ — собственные значения матрицы A'. Собственные значения матрицы смежности — спектр графа G молекулы;

4) определить КХП ряда алкилсиланов С_{*n*}H_{2*n*+1}SiH₃ (вектор — строки аддитивной схемы);

5) методом наименьших квадратов (МНК) определить числовые значения параметров аддитивной схемы по имеющимся опытным данным для $\Delta_f H^0_{\text{газ, 298 K}}$ алкилсиланов и статистиче-

ские характеристики расчетов;

6) по полученной аддитивной схеме рассчитать значения стандартных энтальпий образования $\Delta_f H_{298 \text{ K}, \text{ газ}}^0$ газообразных алкилсиланов, не изученных экспериментально.

ТЕОРИЯ

Для подсчета числа изомеров, получающихся при размещении заместителей определенных типов на данном скелете, используются комбинаторно-алгебраические методы на основе теоремы Д. Пойа [1]. Д. Пойа удачно скомбинировал представления о группах симметрии моделей исходной молекулы с классическим методом производящей функции [2]. Очень важно ее использование при подсчете числа изомеров в гомологических рядах [3]. Метод производящей функции заключается в том, что последовательность величин $a_0, a_1, a_2, ...,$ определяющих число объектов различных типов, заменяется на функцию $S(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + ...,$ с которой можно обращаться согласно обычным правилам действий над многочленами.

В работе [4] показано, что количество структурных изомеров алкилсиланов $C_8H_{2n+4}Si_1$ составляет 402 (табл. 1).

Нами исследовался ряд из 417 молекул ($402SiC_8H_{20}$, $5SiC_9H_{22}$, $5SiC_{10}H_{24}$, $2SiC_{11}H_{26}$, $3SiC_{12}H_{28}$).

Графы молекул и топологические модели. Граф — совокупность точек (вершин) и совокупность пар этих (необязательно всех) точек, соединенных линиями (ребрами). При топологическом описании молекул учитываются такие показатели, как число атомов и характер их связывания (цепи, циклы, разветвления), но не метрические свойства (валентные и двугранные углы, межъядерные расстояния). Такое описание удобно для анализа структурных изомеров, различающихся связанностью. При анализе пространственных отношений вводятся графы с координатами. Графы можно задавать в матричном виде, что удобно при работе с ЭВМ. На основе принципа подобия (трансферабельности) структурных элементов в молекулах можно ввести понятие структурного подобия подграфов в молекулярных графах гомологического ряда, а из матриц смежности молекулярных графов получить число каждого из различных подграфов, содержащихся в данных графах, т.е. построить аддитивную модель.

Таблица 1

$k_{\rm Si}$	n = 0	<i>n</i> = 1	<i>n</i> = 2	<i>n</i> = 3	<i>n</i> = 4	<i>n</i> = 5	<i>n</i> = 6	<i>n</i> = 7	<i>n</i> = 8	<i>N</i> изомеров
0	0	1	1	1	2	3	5	9	18	40
1	1	1	2	4	9	18	42	96	229	402
2	1	2	6	16	41	107	291	779	2119	3362
3	1	4	15	41	165	521	1639	5048	15421	22855

Число структурных деревьев-алкилсиланов $C_n H_{2n+2k+2} Si_k$ [4]

Аддитивная схема расчета энтальпии образования $\Delta_f H^0_{жид, 298 \, \mathrm{K}}$ алкилсиланов на основе КХП матриц смежности их неоднородных молекулярных графов. В данной работе для учета структурных особенностей молекул, содержащих группу с четырехвалентным гетероатомом (Si, Sn, Ge и т.п.), расширено определение матрицы смежности *A* путем введения в *A* весового коэффициента, влияющего на элементы матрицы смежности *A*' гетеросистемы.

Характеристический полином квадратной матрицы *А* смежности молекулярного графа дерева — алкилсилана *G* с одной корневой вершиной есть выражение [1]:

$$P_G(\lambda) = (-1)^n \det(A - \lambda E) = \lambda^n + a_1 \lambda^{n-1} + a_2 \lambda^{n-2} + \dots + a_n,$$
(1)

где E — единичная матрица; $\lambda_1, \lambda_2, ..., \lambda_n$ — корни полинома; $a_1, a_2, ..., a_n$ — коэффициенты полинома.

Для неоднородного молекулярного графа (НМГ) с одной корневой вершиной запишем матрицу смежности *A*′ как матрицу с элементами [1]

$$a'_{ij} = \begin{cases} 1, \text{ если } i \neq j \text{ и вершины } i \text{ и } j \text{ смежны;} \\ 0 - в противном случае } (i \neq j); \\ g_i, \text{ если } i = j. \end{cases}$$
(2)

Здесь g_i — вес *i*-ой вершины НМГ. Вершинам графа, которые соответствуют атомам углерода в молекуле, присвоим вес $g_i = 0$. Вершине (гетероатому) в МГ молекулы присвоим вес g_i , равный степени σ_i соответствующей вершины.

Корни характеристического полинома $\lambda_1, \lambda_2, ..., \lambda_n$ — собственные значения матрицы. Для симметрической матрицы корни — действительные числа, записываемые обычно в виде убывающей последовательности $\lambda_1 \ge \lambda_2 \ge ... \ge \lambda_n$. Собственные значения матрицы смежности — спектр графа *G* молекулы. Полином и спектр графа не зависят от выбора его матрицы смежности, т.е. представляют собой инвариант графа (с точностью до изоморфизма). Число вершин НМГ равно степени полинома $P_G(\lambda)$. Для 417 НМГ молекул, содержащих в цепи четырехвалентный гетероатом –Si, –Sn и т.п., изоспектральных графов (т.е. графов с одинаковыми собственными значениями) не обнаружено.

Так, например, для молекулы вида CH₃—CH₂—Si(CH₃)₂—CH₂—CH₃ матрица смежности НМГ *G* имеет следующий вид (см. рисунок).

Корни полинома (спектр собственных значений) неоднородного графа молекулы CH₃— CH₂—Si(CH₃)₂—CH₂—CH₃ найдены следующими:

 $\lambda_1 = -1,0, \ \lambda_2 = 0,83608, \ \lambda_3 = 4,8441, \ \lambda_4 = -0,379716, \ \lambda_5 = -5,69558, \ \lambda_6 = -1,30048$ и $\lambda_7 = 1.$ Характеристический полином для НМГ молекулы CH₃—CH₂—Si(CH₃)₂—CH₂—CH₃ имеет вид:

$$P_G(\lambda) = \lambda_1^7 - 4\lambda_2^6 - 6\lambda_3^5 + 8\lambda_4^4 + 7\lambda_5^3 - 4\lambda_6^2 - 2\lambda_7^1 + -0\lambda_5^4$$

Для графов деревьев-алкилсиланов записываются матрицы связности, вычисляются собственные значения, аналогичные примеру а), и определяются КХП алкилсиланов (см. табл. 1).

а) Структурный смысл КХП матрицы A' данного *разветвленного* НМГ (см. пример) алкилсилана найден следующим: $a_0 = 1$ — по определению полинома; $a_1 = -r_i$ — степень вершиныгетероатома Si_i (i = 4) со знаком минус; $a_2 = -m_C$ — число вершин (атомов С) со знаком минус; $a_3 = 2 \cdot l_{Si-C-C} + 6 \cdot l_{Si-CC-C} = 8$ — суммарное число пар несмежных ребер и т.п.



 б)
 Структурный смысл КХП матриц A'

 $\overline{0}$ $\overline{1}$ $\overline{0}$ $\overline{0}$

Молекулярный граф (*a*) и матрица смежности (*б*) для молекулы CH₃—CH₂—Si(CH₃)₂—CH₂—CH₃

Таблица 2

Алкилсиланы (линейные цепи)	a_0	<i>a</i> ₁	<i>a</i> ₂	<i>a</i> ₃	<i>a</i> ₄	<i>a</i> ₅	a_6	a_7	a_8	a_9	a_{10}	<i>a</i> ₁₁	<i>a</i> ₁₂	<i>a</i> ₁₃	<i>a</i> ₁₄
SiH₄	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SiH ₃ CH ₃	1	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SiH ₃ CH ₂ CH ₃	1	-1	-2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SiH ₃ (CH ₂) ₂ CH ₃	1	-1	-3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SiH ₃ (CH ₂) ₃ CH ₃	1	-1	-4	3	3	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SiH ₃ (CH ₂) ₄ CH ₃	1	-1	-5	4	6	-3	-1	0	0	0	0	0	0	0	0
SiH ₃ (CH ₂) ₅ CH ₃	1	-1	-6	5	10	-6	-4	1	0	0	0	0	0	0	0
SiH ₃ (CH ₂) ₆ CH ₃	1	-1	-7	6	15	-10	-10	4	1	0	0	0	0	0	0
SiH ₃ (CH ₂) ₇ CH ₃	1	-1	-8	7	21	-15	-20	10	5	-1	0	0	0	0	0
SiH ₃ (CH ₂) ₈ CH ₃	1	-1	-9	8	28	-21	-35	20	15	-5	-1	0	0	0	0
SiH ₃ (CH ₂) ₉ CH ₃	1	-1	-10	9	36	-28	-56	35	35	-15	-6	1	0	0	0
SiH ₃ (CH ₂) ₁₀ CH ₃	1	-1	-11	10	45	-36	-84	56	70	-35	-21	6	1	0	0
SiH ₃ (CH ₂) ₁₁ CH ₃	1	-1	-12	11	55	-45	-120	84	126	-70	-56	21	7	-1	0
SiH ₃ (CH ₂) ₁₂ CH ₈	1	-1	-13	12	66	-55	-165	120	210	-126	-126	56	28	-7	-1

Коэффициенты аддитивной схемы для алкилсиланов нормального строения на основе КХП матриц смежности их НМГ

* Как видно из табл. 2, разность чисел $K_3 = a_4$ и $K'_3 = a_5$ есть квадратное число n^2 : 1, 4, 9, 16, 25,

 $a_2 = -m_{C-C}$ — число ребер С—С; $a_3 = K_3 = 1/2 \cdot [n_{Si-C-C} \cdot (n_{Si-C-C} + 1)]$ — суммарное число пар несмежных ребер Si—...—С через 1, 2, 3, ..., 12 скелетных атомов С, т.е. треугольное число; $a_4 = K_3^* = -1/2 \cdot [n_{Si-C-C-C-C} \cdot (n_{Si-C-C-C-1})]$ — суммарное число пар несмежных ребер Si...C через 3 скелетных атома С, через 4, ..., 12 атомов С, т.е. треугольное число; $a_5 = K_{T3TP}^* = -1/6$ [$n_{Si-C-C} \cdot (n_{-Si-C-C-1}) \cdot (n_{-Si-C-C-2})$] — суммарное число пар несмежных ребер Si...C через 4 скелетных атома С, ..., через 12, т.е. тетраэдрическое число; $a_6 = K_{T3TP} = 1/6$ [$n_{Si-C-C-C} - 1$) · ($n_{-Si-C-C-C} - 2$)] — суммарное число пар несмежных ребер Si...C через 5 скелетных атомов С, через 6, ..., 12 атомов, т.е. тетраэдрическое число и т.п.

Поскольку коэффициенты полиномов имеют структурный смысл, следует ожидать корреляции между физико-химическими свойствами алкилсиланов P (энтальпия образования, энтропия и т.п.) и этими коэффициентами. Очевидно, что в общем случае для ряда 417 молекул (402SiC₈H₂₀, 5SiC₉H₂₂, 5SiC₁₀H₂₄, 2SiC₁₁H₂₆, 3SiC₁₂H₂₈) алкилсиланов (см. табл. 1) можно записать:

$$P_{\mathrm{HM\Gamma}} = \overline{a}_0 \overline{x}_0 + \overline{a}_1 \overline{x}_1 + \overline{a}_2 \overline{x}_2 + \overline{a}_3 \overline{x}_3 + \overline{a}_4 \overline{x}_4 + \overline{a}_5 \overline{x}_5 + \overline{a}_6 \overline{x}_6 + \overline{a}_7 \overline{x}_7 + \overline{a}_8 \overline{x}_8 + \overline{a}_9 \overline{x}_9 + \ldots + \overline{a}_{13} \overline{x}_{13}. \tag{3}$$

Здесь $\overline{x}_0, \overline{x}_1, \overline{x}_2, ...$ — вклады рассматриваемых фрагментов в физико-химическое свойство *P* алкилсилана (табл. 3). Формула (3) содержит 14 постоянных, хотя независимых констант среди этих постоянных только 13. Можно показать, что в рамках принятой схемы имеется линейная зависимость: $\overline{a}_{13} = -\overline{a}_{12} - \overline{a}_{13}$. С учетом линейной зависимости формула (3) перепишется в виде:

 $P_{\rm HM\Gamma} = a_0 x_0 + a_1 x_1 + a_3 x_3 + a_4 x_4 + a_5 x_5 + a_6 x_6 + a_7 x_7 + a_8 x_8 + a_9 x_9 + a_{10} x_{10} + \dots + a_{12} x_{12}.$ (4)

Формула (4) уже имеет практический смысл, числовые значения параметров которой можно определить из опытных данных [5, 6] для исследуемого свойства *P* алкилсиланов и соединений других гомологических рядов, графы молекул которых содержат корневую вершину (—Si, —Ge, Sn и т.п.). Для алкилсиланов записываются матрицы связности, определяются соб-

457

Таблица З

Параметр	Значение	Параметр	Значение	Параметр	Значение				
a_0 a_1 a_2 a_3	35,499 45,365 20,066 5,474	a_5 a_6 a_7 a_8	2,016 -2,502 0,781 -1,142	$a_{10} \\ a_{11} \\ a_{12}$	-0,111 2,006 -7,482				
$a_4 \mid -4,402 \mid a_9 \mid -0,046 \mid $									
	Статистиче	ские харак	геристики*	, кДж/моль					
N	26 + 1 =	= 27 [9]	П	2,55					
r	0,99	9971	σ	19,077					
3	1,	94	ε _{max}	6,6					
в точке (C ₂ H ₅)—SiH—(CH ₃ —CH ₂ —CH ₂) ₂									

Параметры формулы (4) для прогнозирования энтальпии образования $\Delta_f H^0_{ras. 298.K}$, кДж/моль газообразных алкилсиланов

* Здесь N — число реперных точек; r — коэффициент корреляции; $|\varepsilon|$ — среднее абсолютное отклонение, кДж; Π — погрешность расчета, %; σ — среднеквадратическая ошибка метода МНК; ε_{max} — максимальное отклонение (опыт—расчет) в выборке.

ственные значения и КХП, аналогичные примеру a), и КХП алкилсиланов нормального строения (см. табл. 1).

Числовые значения параметров уравнения (4) для расчета $\Delta_f H^0_{\text{газ, 298 K}}$, кДж/моль алкилсиланов, найденные МНК по опытным величинам [5, 6], приведены в табл. 3. Там же приведены статистические характеристики расчетов $\Delta_f H^0_{\text{газ, 298 K}}$ по (4).

В табл. 4 приведены экспериментальные [5, 6] и рассчитанные по (4) значения энтальпии образования $\Delta_f H_{ra3, 298 \text{ K}}^0$, кДж/моль алкилсиланов $C_n H_{2n+4}$ Si. Там же приведены погрешности опытных данных, отклонения $\Delta = \Delta_f H_{ra3, 298 \text{ K}(\text{опыт})}^0 - \Delta_f H_{ra3, 298 \text{ K}(\text{расчет})}^0$, а также погрешности расчетов (%) по формуле (4). Видно, что рассчитанные по формуле (4) значения $\Delta_f H_{ra3, 298 \text{ K}}^0$, кДж/моль находятся в согласии с опытными данными.

Пример расчета энтальпии образования $\Delta_f H^0_{\text{газ, 298 K}}$ по формуле (4) для диметилдиэтилсилана SiC₆H₁₆, кДж/моль (см. рисунок):

 $\Delta_f H_{298 \text{ K, жидк}}^0$ (диметилдиэтилсилан) = $a_0 x_0 + a_1 x_1 + a_2 x_2 + a_3 x_3 + a_4 x_4 + a_4$

 $+ a_5x_5 + a_6x_6 + a_7x_7 = 1 \cdot (35,499) - 4 \cdot (45,365) - 6 \cdot (20,066) + 8 \cdot (5,474) + 6 \cdot (20,066) + 8 \cdot (20,066) +$

 $+7 \cdot (-4,402) - 4 \cdot (2,016) - 2 \cdot (-2,502) + 0 \cdot (0,781) = -256,4$ кДж/моль.

Опыт [5, 6]: -263,01 + 4,0 [5, 6] кДж/моль, $\Delta = -256,4 - (-263,01) = -6,61$ кДж/моль.

В табл. 5 приведены рассчитанные по (4) значения энтальпий образования $\Delta_f H^0_{\text{газ, 298 K}}$, кДж/моль некоторых алкилсиланов, не изученных экспериментально.

Так как схема (4) интерполяционная, а данных по $\Delta_f H^0_{\text{газ, 298 K}}$ *н*-алкилсиланов почти нет (см. табл. 4), $\Delta_f H^0_{\text{газ, 298 K}}$ для *н*-SiC₉H₂₂ рассчитана по 7-константной формуле вида:

Таблица 4

Молекула	Опыт	Расчет по (4)	Отклонение	Погрешность, %
SiH4	34 7+1 3	35.50	-0.77	2.21
SiH ₂ CH ₂	-31 4+8 4	-29.93	-1.45	-4.61
SiH ₂ (CH ₂) ₂	-93 7+8 4	-95.36	1.64	1.75
SiH(CH ₂) ₂	-156 1+8 4	-160.79	4.73	3.03
SiH ₂ CH(CH ₂) ₂	-58.6	-59.12	0.54	0.92
Si(CH ₃) ₄	230.1±4.2	-226,23	-3,89	-1,69
SiH ₂ (CH ₂ CH ₃) ₂	-130	-130,84	0,84	0,64
CH ₃ SiH ₂ CH ₂ CH ₂ CH ₃	-130±13	-126,81	-3,19	-2,46
SiH(CH ₂ CH ₃) ₃	-217	-217,14	0,16	0,07
CH ₃ CH ₂ Si(CH ₃)(CH ₂ CH ₃)CH ₂ CH ₃	-281±4,7	-278,25	-2,75	-0,98
CH ₃ CH ₂ CH ₂ SiH(CH ₃)CH ₂ CH ₂ CH ₃	-240	-241,17	1,18	0,49
Si(CH ₂ CH ₃) ₄	-296±4,4	-299,52	3,52	1,19
CH ₃ CH(CH ₃)Si(C ₂ H ₅)CH(CH ₃) ₂	-270	-267,24	-2,76	-1,02
CH ₃ CH ₂ CH ₂ SiH(CH ₂ CH ₃)CH ₂ CH ₂ CH ₃	-259	-265,60	6,60	2,55
(CH ₃ CH ₂) ₃ SiH(CH ₂ CH ₂ CH ₃)	-319,1±6	-321,00	1,90	0,59
(<i>H</i> -CH ₃ CH ₂ CH ₂ CH ₂ CH ₂) ₂ SiH(CH ₃)	-325	-329,76	4,76	1,47
SiH-(<i>H</i> -CH ₂ CH ₂ CH ₂ CH ₃) ₃	-341	-341,00	0,00	0,00
$CH_3CH_2CH_2Si(C_2H_5)_2CH_2CH_2CH_3$	-341,8±5,2	-341,27	-0,53	-0,16
Si-(<i>н</i> -С ₃ H ₇) ₄	-379,1±4,3	-376,98	-2,12	-0,56
(CH ₃)SiH[CH ₂ CH(CH ₃)CH ₃)] ₂	-296±4,3	-294,60	-1,40	-0,47
CH ₃ Si(<i>H</i> -C ₃ H ₇) ₃	-345 ± 5	-345,03	0,03	0,01
[CHCH(CH ₃)CH ₂] ₂ SiH(C ₂ H ₅)	-315	-314,82	-0,18	-0,06
$[CH_{3}CH_{2}CH_{2}CH_{2}]_{2}SiH(C_{2}H_{5})$	-301±6	-301,00	0,00	0,00
$(CH_3CH_2CH_2)_3Si(C_2H_5)$	-360 ± 6	-359,90	-0,10	-0,03
[CH ₃ CH(CH ₃)CH ₂] ₂ SiHC(CH ₃) ₃	-355±7	-355,26	0,26	0,07
(<i>H</i> -CH ₃ CH ₂ CH ₂) ₃ Si(CH ₃)	-350±5	-345,03	-4,97	-1,42
$h-\mathrm{SiC}_9\mathrm{H}_{2n+4}$	-227,9*	-225,86	-2,04	-0,89

Экспериментальные [5, 6] и рассчитанные по (4) значения стандартных энтальпий образования $\Delta_f H_{298 \text{ K, газ}}^0$, кДж/моль, газообразных алкилсиланов

$$\Delta_{f} H^{0}_{\text{ra3, 298 K}} (\mu - \text{SiC}_{9} \text{H}_{22}) = (n_{\text{Si}} + n_{\text{C}}) p_{1} + n_{\text{Si}-\text{C}} p_{2} + n_{\text{C}-\text{C}} p_{3} + n_{\text{Si}-\text{C}-\text{C}} p_{4} + n_{\text{C}-\text{Si}-\text{C}} p_{5} + n_{\text{C}-\text{C}-\text{C}} p_{6} + \overline{K}_{3} p_{7},$$
(5)

где $n_{Si} + n_C$ — суммарное число вершин Si и C; n_{Si-C} , n_{C-C} — число ребер вида Si—C и C—C; $n_{\text{Si}-\text{C}-\text{C}}$, $n_{\text{C}-\text{Si}-\text{C}}$, $n_{\text{C}-\text{C}-\text{C}}$ — число пар несмежных ребер длины два; $\overline{K}_3 = 1/2(n_{\text{Si}} + n_{\text{C}})(n_{\text{Si}} + n_{\text{C}})(n_{\text{Si}}$ $(n_{\rm C} + 1) - n'$, где n' — сумма первых шести коэффициентов схемы (5).

 $\Delta_{f} H_{ras, 298,K}^{0}$ для *н*-SiC₉H₂₂ определена по 7-константной формуле (5) и включена для решения схемы (4) как опытная.

Параметры схемы (5) найдены МНК следующими, кДж/моль: $p_1 = 28,683, p_2 = -80,765,$

 $p_3 = -54,331, p_4 = 1,227, p_5 = -7,738, p_6 = -5,597, p_7 = 1,380.$ Так, для *н*-SiC₉H₂₂ (см. табл. 2) получим $\Delta_f H^0_{\text{газ, 298 K}}$ (*н*-SiC₉H₂₂) = 10·28,683 + 1·(-80,765) + +8·(-54,331) +1·1,227 +0·(-7,738) +7·(-5,597) + 28·1,380 = -227,90 кДж/моль.

Д.Ю. НИЛОВ, В.М. СМОЛЯКОВ

Таблица 5

Молекула алкилсилана	$\Delta_{f} \boldsymbol{H}_{\mathrm{ras}}^{0}$	Молекула алкилсилана	$\Delta_f H_{\rm ras}^0$
SiH ₃ —CH ₂ —CH ₃	-44,5	(CH ₃) ₂ SiH—CH(CH ₃)—CH ₂ —CH ₂ —CH ₃	-235,7
CH ₃ —SiH ₂ —CH ₂ —CH ₃	-108,9	$(CH_3)_2SiH - CH_2 - CH_2 - CH_2 - CH_3$	-237,6
SiH ₃ —CH ₂ —CH ₂ —CH ₃	-63,5	CH_3 — CH_2 — SiH_2 — $CH(C_2H_5)$ — CH_2 — CH_3	-204,7
CH ₃ —CH ₂ —SiH(CH ₃) ₂	-173,2	CH ₃ CH ₂ —SiH ₂ —CH(CH ₃)—CH ₂ CH ₂ CH ₃	-206,1
CH_3 — SiH_2 — $CH(CH_3)_2$	-122,4	CH ₃ —CH ₂ —SiH ₂ —CH ₂ —C(CH ₃)—CH ₂ —CH ₃	-204,8
CH ₃ —CH(SiH ₃)—CH ₂ —CH ₃	-84,5	CH ₃ —SiH ₂ —CH ₂ —CH(C ₂ H ₅)—CH ₂ —CH ₃	-199,8
SiH ₃ —CH ₂ —CH(CH ₃) ₂	-82,5	CH ₃ SiH ₂ CH ₂ CH(CH ₃)—CH ₂ CH ₂ —CH ₃	-202,7
SiH ₃ —CH ₂ —CH ₂ —CH ₂ —CH ₃	-88,9	CH_3CH_2 — $Si(CH_3)(C_2H_5)$ — $CH(CH_3)$ — CH_3	-300,1
CH ₃ —CH ₂ —Si(CH ₃) ₃	-237,6	CH ₃ —CH ₂ —Si(CH ₃)(C ₂ H ₅)—CH ₂ CH ₂ CH ₃	-300,6
CH ₃ —SiH(CH ₂ —CH ₃) ₂	-193,6	CH ₃ (CH ₃)CHSi(CH ₃) ₂ CH(CH ₃) ₂	-301,6
$CH_3 - CH_2 - SiH_2 - CH_2 - CH_2 - CH_3$	-154,7	CH ₃ —CH ₂ CH ₂ —Si(CH ₃) ₂ CH(CH ₃)—CH ₃	-301,0
CH ₃ —SiH ₂ —CH(CH ₃)—CH ₂ —CH ₃	-146,3	CH ₃ CH ₂ CH ₂ —Si(CH ₃) ₂ —CH ₂ CH ₂ CH ₃	-300,4
CH ₃ —SiH ₂ —CH ₂ —CH(CH ₃) ₂	-144,7	CH ₃ CH(CH ₃)SiH(C ₂ H ₅)—CH ₂ CH ₂ CH ₃	-266,4
$CH_3 - SiH_2 - CH_2 - CH_2 - CH_2 - CH_3$	-150,7	CH_3 — CH_2 — $CH(CH_3)$ — $SiH(C_2H_5)_2$	-263,7
CH_3 — CH_2 — $Si(CH_3)_2$ — CH_2 — CH_3	-256,4	CH_3 — $CH(CH_3)$ — CH_2 — $SiH(C_2H_5)_2$	-265,2
CH ₃ —CH ₂ —SiH(CH ₃)—CH(CH ₃) ₂	-214,0	CH_3 — CH_2 — CH_2 — CH_2 — SiH — $(C_2H_5)_2$	-264,3
$CH_3CH_2SiH(CH_3) - CH_2 - CH_2 - CH_3$	-215,9	(CH ₃) ₂ HC—CH ₂ SiH(CH ₃)CH ₂ CH ₂ —CH ₃	-266,4
CH_3 — SiH_2 — $CH(C_2H_5)_2$	-173,5	CH ₃ —CH(CH ₃)—SiH(CH ₃)—CH ₂ CH ₂ CH ₃	-267,6
CH ₃ SiH ₂ CH(CH ₃)—CH(CH ₃)—CH ₃	-170,1	CH3CH ₂ SiH(CH ₃)CH ₂ CH ₂ CH ₂ CH ₂ CH ₃	-265,6
CH ₃ SiH ₂ CH ₂ —CH(CH ₃)—CH ₂ —CH ₃	-172,0	CH ₃ —CH ₂ —SiH(CH ₃)—CH ₂ —CH ₂ —CH ₃	-264,4
$CH_3 - SiH_2 - CH_2 - CH_2 - CH(CH_3)_2$	-174,5	CH_3 — CH_2 — CH_2 — $C(CH_3)_2$ — $SiH(CH_3)$ — CH_3	-259,1
$CH_3 - \!\!- SiH_2CH_2CH_2 - \!\!- CH_2 - \!\!- CH_3$	-177,9	CH ₃ CH ₂ CH ₂ CH ₂ CH(CH ₃)SiH(CH ₃) ₂	-263,9
CH ₃ CH(CH ₃)—SiH(C ₂ H ₅)CH ₂ CH ₃	-240,6	CH ₃ CH ₂ CH ₂ CH(CH ₃)CH ₂ CH ₂ SiH ₂ CH ₃	-230,6
CH ₃ CH ₂ SiH(CH ₂ CH ₅)CH ₂ CH ₂ CH ₃	-241,2	CH_3 — SiH_2 — $(CH_2)_6$ — CH_3	-232,3
CH ₃ CH ₂ CH ₂ SiH(CH ₃)CH(CH ₃)CH ₃	-241,8	SiH ₃ (CH ₂) ₇ CH ₃	-202,6
CH ₃ CH ₂ SiH(CH ₃)CH(CH ₃)CH ₂ CH ₃	-238,1	$(CH3-CH_2-CH_2-CH_2)_2-SiH-CH_3$	-288,7
$CH_3CH_2 \\ - Si(CH_3) \\ - CH_2CH_2CH_2 \\ - CH_3$	-240,0	$SiH(H-C_3H_7)_3$	-289

Рассчитанные по (4) значения энтальпий образования $\Delta_f H^0_{\rm ras, 298 \, K}$, кДж/моль, некоторых алкилсиланов, не изученных экспериментально

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Как видно из статистических характеристик расчета, энтальпии образования $\Delta_f H^0_{\text{газ, 298 K}}$ алкилсиланов SiC₉H_{2n+4}, не изученных экспериментально, по (4) находятся в хорошем согласии с опытом, что вполне приемлемо.

В работе впервые установлена взаимосвязь между энтальпиями образования алкилсиланов и КХП матрицы смежности их химических графов. Показано, что КХП имеют структурный смысл. Метод прост и пригоден для интерполяции, нет проблем с классификацией структурных элементов графов молекул исследуемого ряда и их линейными зависимостями, а точность предсказания (согласно статистике) сопоставима с прогнозом исследуемого свойства *P* по классическим аддитивным схемам [7], имеющим более строгую теоретическую основу, но с большим количеством параметров.

Работа выполнена в рамках реализации ФЦП "Научные и научно-педагогические кадры инновационной России" на 2009—2013 годы. Гос. контракт П304 от 06.05.2010.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- 1. *Пойа Дж.* Перечислительные задачи комбинаторного анализа / Г.П. Гаврилов. М.: Мир, 1979. С. 36 138.
- 2. Robinson R.W., Harary F., Balaban A.T. // Tetreahedron. 1976. 32, N 3. P. 355 361.
- 3. Гроссман И., Магнус В. Группы и их графы. М.: Мир, 1971.
- 4. *Смоляков В.М., Соколов Д.В., Нилов Д.Ю.* // Вестн. Твер. гос. ун-та. Тверь: ТвГУ. 2009. № 39. С. 65 78.
- 5. *David R. Lide*. Handbook of Chemistry and Physics (89 ed.). Boca Raton, FL: CRC Press, 2009. P. 5-4 5-42.
- 6. Cox J.D., Pilcher G. ThermoChemistry of organic and organometallic compounds. L.—N.Y.: Acad. Press, 1970. Ch. 7, P. 550.
- 7. Нилов Д.Ю., Смоляков В.М. // Журн. структур. химии. 2012. 53, № 6. С. 1052 1058.